

万慧达知识产权成功举办“日本商标注册风险（布局策略）以及克服对策”研讨会

日期：2024.04.16



2024年4月16日，由万慧达知识产权和创英国际特许法律事务所共同主办，北京君策知识产权发展中心承办的“日本商标注册风险（布局策略）以及克服对策”研讨会在京成功举办。

研讨会由万慧达知识产权合伙人、日本部副部长何姝妹主持，万慧达知识产权合伙人、管委会成员黄晖致欢迎辞，创英国际特许商标事务所副所长黑川朋也和弁理士杜洁做主题分享。





会议主要围绕日本商标实务的概要（审查基准）、商标的选择、商品和服务项目的选择与权利范围及驳回对策（包括抢注、恶意商标的申请）等方面展开介绍，在结合诸多生动实例对日本商标注册过程中存在的风险进行深入阐述的基础上，指出可通过情报提供制度、异议和无效制度等对策防范化解商标注册风险。

在交流环节，与会人员围绕商标实务工作中遇到的难点疑点等问题展开充分探讨，线下、线上近100人参与了本次活动。

